PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-160167

(43) Date of publication of application: 03.06.1992

(51) Int. Cl.

C23C 28/00 C22C 22/00

C23C 16/40

(21) Application number : 02-284347

(71) Applicant: NACHI FUJIKOSHI CORP

(22) Date of filing:

24. 10. 1990

(72) Inventor: MORITA SHIRO

SUGASAWA KOICHI

MATSUKURA NORIAKI

(54) FAR INFRARED RADIATING BODY

(57) Abstract:

PURPOSE: To produce the far IR radiating body formed with films having high far IR radiation efficiency with a good adhesive property by denaturing the surface of a substrate made of stainless steel to a chromium oxide film, and forming the multilayered films of a metal oxide on the surface of this base body. CONSTITUTION: After the surface of the stainless steel base body is completely degreased by ultrasonic cleaning using an org. solvent, the base body is loaded into a CVD furnace and is treated under prescribed conditions to form a Cr203 film on the surface of the base body. The film of $\alpha A1203$ or composite film of $\alpha A1203$ and TiO2 is then vapor-deposited on the surface of the base body by the CVD reaction within the same furnace to form the multilayered films on the surface of the base body. The far IR radiating body having high emissivity of about ≥90% is obtd. within a 2.5 to 15µ wavelength region of far IR rays in this way.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

®日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

⑩公開特許公報(A) 平4-160167

Dlnt. Cl. 6

識別記辱

庁内整理番号

❷公關 平成4年(1992)6月3日

BZ 6813-4K 6919-4K 8722-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

遗赤外線放射体 の発明の名称

> 願 平2-284347 创特

顧 平2(1990)10月24日 金出

贸 砂発 明 靐 朔 峕 管 }?

沙 æß

紹

富山県富山市石金20番地 株式会社不二越内

⑦発 則 **5**33 倉 忽発

當山県富山市石金20番地 株式会社不二越内 富山県富山市石金20番地 株式会社不二越内

创出 願 株式会社不二越

富山県富山市石金20番地

弁理士 河内 99代理

纲

1. 発明の名称

遗迹外额旅射体

2. 特許請求の範囲

スチンレス翻製基体の表面を、競化クロムの被 膜に疫成し、更に、該基体表面に金属酸化物の一 種または二種以上の複合獣あるいは多層膜をCV D法で形成したことを特徴とする遊泳外線放射体。 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は箇級際の乾燥、絶付け、印刷時インク の乾燥焼付け、食品の焼き上げや乾燥、暖房等に 利用される速赤外線放射体に関し、更に詳細には、 スチンレス鋼基体の表面に化学蒸着独(以下、C VD法という)にて、遠赤外線放射効率の高い被 膜を形成した逸赤外線放射体に関する。

(提案の技術)

0.78~1000 pm の数最をもつ光は一般に赤外線 と呼ばれ、その中でも波長25-1000 // ** の気は、 遺亦外線と呼ばれる。

適ණ外線と呼ばれる。

この彼長範囲光では、特に有機化合物に効率よ く吸収される挫貨があるため、これらの動堂を妨 率よく加熱することが由来る。

古くは、金色電球により赤外線が得られるとし たこともあったが近時、遠赤外線の被長範囲が明 確になり、種々の物質について、その放射、吸収 特性が制定され、被加熱体の軽額に適合した道赤 外級放射体が製造されるようになってきた。それ ら、遠か外線放射体を製作するには、基体表質に 遠赤外線放射体を被覆したり、あるいは、積々の セラミックスの粉末と続付け助剤等とを混合調合 されたスラリーを基体(金属または各種セラミッ ク基板)に生布してから起張した後に続き付ける、 焼き付け法にて製作される。その他に、各種のセ うミックスの粉米を監刑と共に基体上に吹き付け る溶射法もある。

(発明が解決しようとする課題)

これら、従来の方法で製作された遠赤外線放射 体は被膜厚さの均一性が悪く、この事が原因で放

時開平4-160167 (2)

新体に繰り返し熱窓力がかかったり、あるいは急 熱、急冷に超因する熱衝撃により、朝鮮や脱落を 超こしやすいという欠点があった。特に、複雑な 形状を有する物品の場合、統付け法、および溶射 性により生成された被膜では膜厚が極めて不均一 になり易く、しかも密着性が低いため被膜の剝離 が重大な問題点となっている。

本発明は、これらの問題点を解決するためにな されたものであって、CVD法により基体表面に 進歩外線放射物率の高い被膜を形成することによ り密着性が高く、かつ放射効率の高い連歩外線放 射体を得ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

CVD法は、素者切の中で均一に加熱された基体に、被膜の取分を含む原料の混合ガスを接触させ、気相反応によって直接表面に各種の金属や化合物の被膜を生成させる素者性であるが、次のような特徴をもっている。

1) ガス雰囲気での反応で蒸着させるため基板が複雑形状でも均一に蒸着でき、焼付け法にあるよう

に示されている。これによれば、金属の様な電気 伝導性の高い物質では外数部での遷移確率が小さ く内類部での遷移が多くなり、姐娘長舗(可視先 側)の放射確率が高くなる。金屬酸化物の機ない 緑体の場合には、エネルボー帯に伝導帯がないた め、電子の遷移は助起エネルギーを最も受けあい 最外数部が起る。このため短波長側での放射率い 最外数部が起る。このため短波長側での放射率い る。又、原子香号の大きなものはど外裂電子の ネルギー単位幅が狭いために、長波長器での放射 率が大きくなる。

このことから、遠赤外線放射率の良い材料としては金属酸化物でCVD蒸発性の良好な材料となる。酸化物系のセラミックスの金被長域での放射率(全放射率)は例えば、螺誌「電熱」 | | 20、第21頁(1985)によれば

AlzOs	0.	5	Bg0	₽.	2
ßeO	0.	3 5	ficz	0.	6
Fe,0.	G.	7 0	Cr : C :	0.	7
CoA	0	7.5	2.00	Ω	7 A

2) 計画された雰囲気内で悪者が進行するので基体 との密着性を損なう酸化を起こすことが無く、被 膜の密着性がよく、均質な組成の被膜を得ること が出来る。

3) - 四の処理工程で同一形状品の多數処理や要形 状品との根数処理が出来る。

そこで、本発明において C V D 法を採用した。 さらに、遠郊外線放射体の基体材質としては、基 体形状への加工性、熱伝導性が良好で、かつ耐熱、 耐食性がよいことからステンレス綱を選択した。 又、本発明においてステンレス綱を基体とするこ とにより、その構成成分の一部を変成し、その表 面に有効な遠赤外線を放射する被膜を容易に形成 出来る優れた利点がある。

可視光線や赤外線の放射は、励起された電子の 外線から内疑への遷移の際に生ずる全利エネルギーの放射現象であり、原子の散酵の電子の遷移に ともない放出される特性については、例えば、雑 誌「セラミックス」Vol.23、版本、第300 員(1989) に示されている。これによれば、金属の機な電気

と報告されている。そして各々は、固有のスペク

トルを有する。 本法の様なCVD法で得られる酸化物も同様に 固有のスペクトルを有し、更に各々の物質を扱み

会わせることにより遠赤外線放射効率のよい被膜

(実施例)

本発明の実施粉を説明する。

を形成出来るのである。

実施拐1

まず、有機溶剤を用いて、超音液洗浄によう S US304基板の表面を完全に脱脂した。次いで、 この基級を CVD 炉に装荷し以下の条件で処理し、 基体表面にCr.O。 被膜を形成させた。

Fi z	300	1/hr	
CO:	300	1/hr	
HCI	18	1/hr	
処理温度	1000	τ	
经理 臣力	20	Tors	
処理時間	30	# o	
引入体心学集体2	5 剛一提内におい	たまき、次(Ø

猪阴平4-160167(3)

CVD反応によりαAlzO。を蒸替し、基件表面に 多層被膜を形成させた。

A.	300 l/hr
ce.	300 1/hr
AICI:	11.2 l/br
処理温度	1000 °C
妈理正力	20 Torr
処理時間	2 hr

このようにして製作した速歩外線放射体を500 でで制定した放射率曲線を、第1回におけるC-A曲線で示した。又、第1表には500でおよび34℃における速赤外線放射率を示したがいずれ ち95%以上の放射率となった。

率於例 2

有機溶剤を用いて、超音波洗浄によりSUS304基版の表面を完全に設勝した。次いで、この基板をCVD炉に装飾し以下の条件で処理し、基体変調にCr₂0。 機を形成させた。

fi s	800	!/hr
co-	300	1/br

第1図、および第2図では、単独の金属酸化物のCVD皮膜および基体であるSUSSO4の500でにおける波長25-25μm間の遠赤外線放射率特性函線を併配したものであって、図中、CはCr₂G₂, AはαAl₂Q₃, TはT1O₅, BはSUSSO4券体表面の500でにおける遠赤外線放射特性曲線である。図中に示したSUSSO4機体自体は、類定温度500ではすでに大気中で酸化し、薄い酸化酸(FeO - Cr₂Q₃, BiO · Cr₂Q₃)を形成しているが、放射率は20-40%と低い。図中でで余したCr₂Q₃ 皮膜はCVD炉の中で基体の構成成分であるCrを1000で、207orcで下記の反応により変流したものである。

上記の反応により基体表面にほぼ純粋なクロム酸化物CriO。単独皮膜が形成されている。しかし、 遠赤外線の放射率は長坡提供に向かって急酸な低 下を示し、波長8 μm で5 0 %以下の放射率とな

BÇI	18	i/br
処理温度	1000	τ
処理圧力	20	lorr
从强缺简	30	win

更に、引き続き基板を同一炉内に置いたまま、 次のCVD技能によりαAlio。・TiOr複合被膜を 素者し基体表面にその多層被膜を形成させる。

9.	300	1/h <i>t</i>
C0,	300	1/br
A1CI.	11.2	1/hr
TiCl4	10.2	1/44
処理温度	1000	τ
処理匠力	26	Tori
処理時間	2	br

このようにして製作した適称外級放射体の500 ででの放射率曲線を第2図にC-A-T曲線で示した。

又、集(要には600℃、および34℃における適弥外線放射のデータを示したが、いずれも95%以上の放射率を示した。

& .

図中Aで示したAl,O。 皮膜は1000℃、2 0 Tort で下記の反応により顕著させた単独装膜である。

又、第2図中のTで示したTiGe皮膜は1006で、 20Torrで下記の反応により蒸着させた被膜であっ

fi0,は被長7 μm 以上の波長範囲で急機に遠所外線の放射率が低下する。

この様に、Al ±0± 皮膜あるいはTiO±皮膜等の酸化物単独膜では遠原外線の放射率が低いことがわる。

これに対し、Cr₂O₈ とAl₂O₈ の多層化した被駁 (第1図中のC-A曲線) は25-11×* で90 %以上の放射率を示す。又、Cr.O. と41:0. ・
tiO.の多層複合被酸(第2図中のC-A-T曲線)
でも、25-15μe の波長範囲で95%以上の高い放射率を示し、遠赤外線放射体として非常に 優れた特性を持っていることがわかる。

又、第1表には500でおよび34でにおける 遠赤外線放射のデータを示したが、いずれも95 %以上の放射率を示している。更に、本発明の実 施例1及び2の放射体の敏膜の密帯性試験として、 熱衝撃試験、曲げ試験を行いその結果も第1表に 示した。

熱衝撃試験は、放射体を800でに加熱後、窟 温の水の中に投入するものであって、本発明の連 赤外線放射体では、これを5回以上繰り返しても 被環の劉雕が見られなかった。また、この蒸着を 崖した直径10mmのスチンレスペイプをU形に曲 げる曲げ試験を行っても器者被腰の劉都が見られ なかった。

%以上の高い放射率をもつ遠恋外線放射体を作る ことができる。

2) 複雑形状の進歩外線放射体においても軽れ、溜 り等の被膜厚さにむらが全くなく、均一な放射物 果を示し、かつ熱サイクルおよび熱衝撃に対して 告着性よく顕著できる。

3) 計画された雰囲気内で被脱が形成されるので、 差体表面に酸化を起こすことが無く、被膜の密着 能がよく、かつ緻密で均質な組成の被膜を得ることが出来る。

4. 堅固の階単な説明

第1回、第2回は彼長25-25 uに放ける 500 ででの適応外線放射スペクトルの状態図で ある。

A···Alz0,単独被酸の放射率曲線

C…Cr:02 単独被膜の放射率曲額

T…fiO: 単独被膜の放射率曲線

C-A…本発明に係るCr:0, - M:0の多層被膜 の放射率曲線

C-A-T…本発明に係るCr20:-Al20・TiO2の

特開平4-160167 (**4**)

第 1 表

	実施例 1	実施例2	
500 ℃ 蒸体比	第1図のC-A 数長2.5-10μ●	第2國のC-4-1 被長2.5-154m	
遗称外极级射率	95%以上	被長2.5-15』m 多5%以上	
34℃無体比	被長7-20μ□	披長7-20μ=	
遗赤外線放射率	95%以上	9 5 %以上	
熱衝擊試験	劉艦無し	剣難無し	
800 ℃→冷水	MO AR ME C		
曲げば験	劉難無し	劉農無し	
(領ロ)	劉羅派と		

(発院の効果)

本発明は、以上既明したように構成されるので 以下の機な効果がある。

1) ステンレス製の基体表面をその構成成分の一つであるCrを用いてCr $_2$ O。に変性し、その上にCVDににより $A1_2$ O。あるいは $A1_3$ O。・1iO。等の金属酸化の破験を構成し、多層化させることにより適か外級の疲長2.5-1.5 y = の範囲に於いて9.0

多層複合被膜の放射率曲線

B…基体SUS304表面の500℃における遠赤外 線放射率曲線

化理人 弁理士 荷内 群二二

特開平4-160167 (5)



